



Workshop IMAPS CZ & SK

Zveme Vás na Workshop společnosti International Microelectronics and Packaging Society –
Czech and Slovak Chapter - IMAPS CZ & SK

„Polymery v technologii elektronických součástek“

který se koná v pátek

17.10.2003 od 9⁰⁰ hod
v zasedacím sále

Katedry technologií v elektronice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Park Komenského 2, Košice

PROGRAM

- 9⁰⁰ – 9¹⁰ Zahájení, J. Šikula president IMAPS CZ&SK
Úvodní projev přednese K. Kurzweil, president IMAPS - EUROPE
- 9¹⁰ – 9⁴⁰ MOLEX – história a perspektívy, M. Somora
- 9⁴⁰ – 10¹⁰ DuPont - presentace firmy, K. Adams
- 10¹⁰ – 10⁴⁰ Porovnanie vlastností polymérových a MnO₂ katod u tantalových kondenzátorov, S. Pala
- 10⁴⁰ – 11¹⁰ Perspektivy aplikací polymerů v elektronice, S. Nešpůrek
- 11¹⁰ – 11³⁰ Přestávka
- 11³⁰ - 12⁰⁰ Prepajacie technológie na Katedre technológií v elektronike, S. Slosarčík
- 12⁰⁰ – 12³⁰ Vodivé vrstvy na bázi polymerů, V. Sedláková
- 12³⁰ - 13⁰⁰ Informace k EMPS 2004. Vypsání studentské soutěže na účast na konferenci.
- 13⁰⁰ - 14³⁰ Oběd
- 14³⁰ - 16⁰⁰ Exkurze do závodu MOLEX Slovakia a.s.

Společenský večer

Registrační poplatek: 300,- Sk, úhrada hotově při presenci

Program workshopu je uveřejněn na webových stránkách společnosti

www.imaps.cz, www.imaps.sk

V Brně 15.9.2003

Prof. Josef Šikula
president IMAPS CZ&SK